



中华人民共和国国家标准

GB 8758—88

砷化镓外延层厚度红外干涉 测量方法

Measuring thickness of epitaxial layers of
gallium arsenide by infrared interference

1988-02-25发布

1989-02-01实施

国家标准化局发布

中华人民共和国国家标准

砷化镓外延层厚度红外干涉 测量方法

UDC 661.868
.1.46 : 620.1

GB 8758—88

Measuring thickness of epitaxial layers of
gallium arsenide by infrared interference

本标准适用于砷化镓外延层厚度的测定。可测厚度大于 $2 \mu\text{m}$ 。要求衬底电阻率小于 $0.02 \Omega \cdot \text{cm}$, 外延层的电阻率大于 $0.1 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

1 原理

衬底与外延层的光学常数差别较大, 当红外光入射到外延片表面时, 在反射光谱中产生干涉条纹。根据干涉条纹的极大值或极小值的波长位置、衬底和外延层的光学常数以及光束的入射角, 计算出外延层的厚度。

2 样品要求

- 2.1 样品应具有良好的光学表面, 不应有大面积的钝化层。
- 2.2 衬底和外延层的导电类型和衬底电阻率应是已知的。

3 仪器和附件

3.1 仪器

- 3.1.1 波长范围为 $2.5 \sim 50 \mu\text{m}$ ($4000 \sim 200 \text{ cm}^{-1}$) 的双光束红外分光光度计或傅立叶变换红外光谱仪。

- 3.1.2 波长重复性和波长精度至少为 $0.05 \mu\text{m}$ 。

- 3.1.3 在 1000 cm^{-1} 处, 光谱分辨率为 2 cm^{-1} 或更小。

3.2 附件

- 3.2.1 与分光光度计相匹配的反射附件, 入射角不大于 30° 。

- 3.2.2 光阑: 应以非反射的黑体材料制成, 具有各种孔径。

4 测量步骤

4.1 分光光度计校准

- 4.1.1 测定波长精度和重复性。测量厚度为 $300 \sim 500 \mu\text{m}$ 聚苯乙烯膜吸收光谱, 并以 $3.303 \mu\text{m}$ 吸收带为测量参考谱带, 测量 10 次, 其结果应满足 3.1.2 的要求。

- 4.1.2 将反射附件置入光路中, 测量 100% 线, 其峰谷值应小于 8% 。

4.2 测量条件选择

4.2.1 安装反射附件。

- 4.2.2 按照下列步骤选择最大的扫描速度。使用衬底和外延层电阻率分别为 $0.008 \Omega \cdot \text{cm}$ 和 $0.12 \Omega \cdot \text{cm}$ 的外延片在波长大于 $25 \mu\text{m}$ 处仍能观察到极值的样品。